

06.2; 12

© 1990

ПОЛУЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ $In_x-Ga_{1-x}As_y-Sb_{1-y}$,
ИЗОПЕРИОДНЫХ К $GaSb$, В БЛИЗИ ГРАНИЦЫ
ОБЛАСТИ НЕСМЕШИВАЕМОСТИ

А.Н. Б а р а н о в, А.А. Г у с е й н о в, А.М. Л и т в а к,
А.А. П о п о в, Н.А. Ч а р ы к о в, В.В. Ш е р с т н е в,
Ю.П. Я к о в л е в

П о с т а н о в к а з а д а ч и.

Спектральный диапазон длин волн 2.0–4.0 мкм перспективен для создания волоконно-оптических линий связи III поколения, а также для использования в целях влагометрии и газового анализа. Среди твердых растворов на основе соединений A^3B^5 для создания оптоэлектронных приборов в указанном спектральном диапазоне наибольший интерес представляют $In-Ga-As-Sb$, изопериодные к подложке $GaSb$. На основе этих растворов методом жидкко-фазной эпитаксии реализованы высокоэффективные светодиоды [1, 2], лазеры [3], $p-i-n$ и лавинные фотодиоды [4, 5] для диапазона 1.8–2.4 мкм. Длинноволновая граница ($\lambda=2.4$ мкм) таких приборных структур объясняется в настоящее время наличием обширной области несмешиваемости в системе твердых растворов $In_x-Ga_{1-x}As_y-Sb_{1-y}/GaSb$ для составов $0.24 > x > 0.78$ [6]. Как с научной, так и с сугубо практической точек зрения представляет интерес исследование возможности получения твердых растворов с $x=0.24-0.30$, с тем, чтобы сместить длинноволновую границу оптоэлектронных структур к 2.5–2.6 мкм, поскольку в этой области находится минимум дисперсионных потерь в волоконно-оптических линиях связи.

Целью настоящей работы является определение составов полупроводниковых твердых растворов $In_x-Ga_{1-x}As_y-Sb_{1-y}/GaSb$, доступных методом жидкофазной эпитаксии, и условий их получения.

Для решения этой и подобных задач необходимо уметь количественно строить диаграмму фазовых равновесий расплав–твердое тело (диаграмму плавкости) и твердое тело (I)–твердое тело (II) (поверхность спинодального расплава твердых растворов). В свою очередь для решения таких задач необходимо знать зависимость химических потенциалов компонентов и соединений в существующих жидкой и твердой фазах от состава и температуры.

Т е р м о д и н а м и ч е с к а я м о д е л ь р а с п л а в а и т в е р д ы х р а с т в о р о в .

Для описания избыточных термодинамических функций жидкой фазы используется модель, предложенная нами [7]. Как показано в этой работе, модель позволяет определять коэффициенты актив-

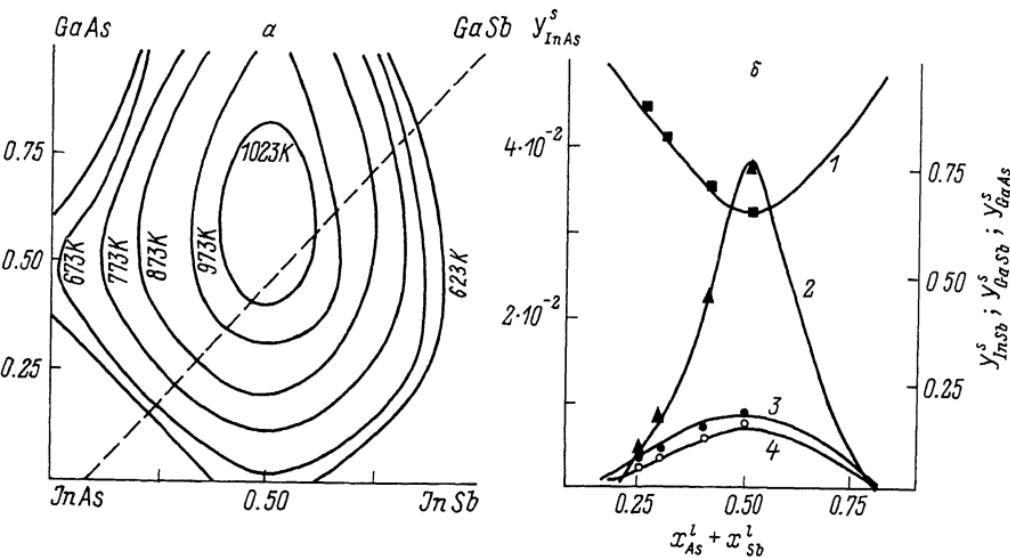


Рис. 1 (а). Изотермические кривые спинодального распада твердых растворов в системе $In\text{-}Ga\text{-}As\text{-}Sb$: сплошная линия – расчет, пунктирная линия – составы твердых растворов, изопериодных к $GaSb$ (а). Зависимость концентраций соединений в твердом растворе $In\text{-}Ga\text{-}As\text{-}Sb$ (изопериодном к $GaSb$) от суммарной концентрации компонентов У группы в расплаве при 873 К; сплошные линии – расчет: 1 – $GaSb$, 2 – $InAs$, 3 – $InSb$, 4 – $GaAs$; точки на линиях – наши данные (б).

ности и химические потенциалы компонентов расплава с высокой точностью.

С помощью полуэмпирического рассмотрения на основе модельного потенциала Леннарда-Джонса для энергии $A^3\text{-}B^5$ связи нами получено следующее выражение для параметра неидеальности (α_{ij}^s) в модели квазирегулярных твердых растворов:

$$\alpha_{ij}^s = \delta(H_i + H_j)(a_i - a_j)^2 / (a_i + a_j)^2,$$

где H_i и H_j – молярные энталпии i -го и j -го соединений, образующих твердый раствор; a_i и a_j – периоды их решеток.

Ограничения на получение твердых растворов.

1. Определим границы диффузионной устойчивости нашего твердого раствора, т. е. построим поверхность спинодального распада. Как известно [8], диффузионная устойчивость (в изотермо-изобарических условиях) определяется положительной определенностью матрицы первых производных химических потенциалов компонентов по составу фазы. В рамках используемой модели построение спинодали сводится к решению алгебраического уравнения, порядок которого по переменным состава фазы совпадает с компонентностью

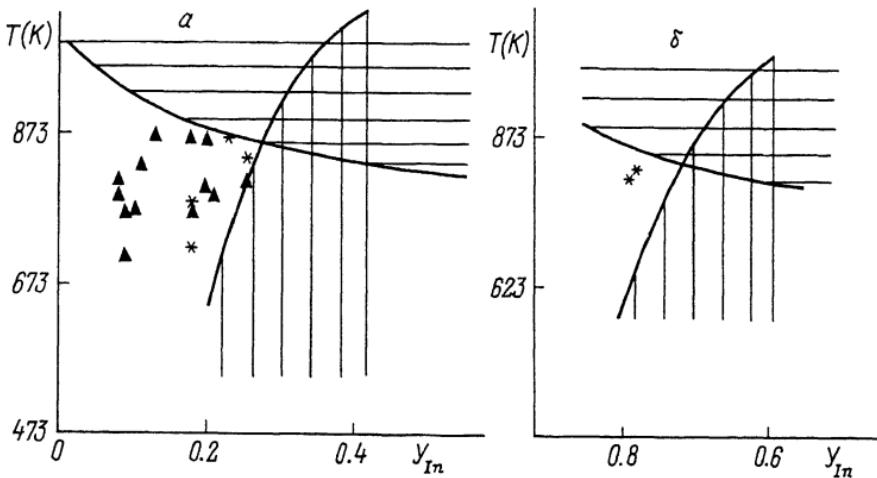


Рис. 2. Ограничения на получение твердых растворов $In\text{-}Ga\text{-}As\text{-}Sb$ (изопериодных к $GaSb$): вертикальная штриховка – по спинодальному распаду, горизонтальная – по условию молекулярности; 2(а) – в углу $GaSb$, 2(б) – в углу $InAs$. Точки – экспериментальные данные [9–15] по максимальным (минимальным) из достигнутых методом ЖФЭ концентрациям In ; звездочки – наши экспериментальные данные.

системы. Расчет изотермических спинодальных кривых для системы $In\text{-}Ga\text{-}As\text{-}Sb$ приведен на рис. 1. Область неустойчивости относительно спинодального распада расширяется с падением температуры.

2. Существует еще одно (независимое от ограничения по спинодальному распаду) ограничение на получение твердых растворов, которое впервые формируется нами. Наличие этого ограничения связано с тем, что при всех температурах выше температуры плавления самого легкоплавкого соединения, образующего твердый раствор, существует область составов твердой фазы, в равновесии с которой не находится при данной температуре ни одна жидкая фаза. Эта область прилегает к фигуративной точке легкоплавкого соединения. Здесь и далее под условием молекулярности будем понимать следующее:

$$\sum_i x_A^{i,\ell} = \sum_i x_B^{i,\ell} = 0.5. \quad (1)$$

В уравнении (1) фигурируют мольные доли компонентов A^3 и B^5 в жидкой фазе, суммирование идет по всем компонентам расплава. Видно, что при выполнении условия (1) жидкая фаза может быть образована только из соединений A^3B^5 без добавлений чистых компонентов. Для рассматриваемой четырехкомпонентной системы с использованием трех уравнений фазового равновесия и двух урав-

Данные о максимальных из достигнутых методом ЖФЭ концентрациях $In(X\text{-max})$ в углу, прилежащем к $GaSb$, и о минимальных из достигнутых методом ЖФЭ концентраций $In(X\text{-min})$ в углу, прилежащем к $InAs$ (твёрдый раствор $In_xGa_{1-x}As_ySb_{1-y}$ изопериодичен к $GaSb$).

$x\text{-max}$	T(K)	Литературный источник	$x\text{-max}$	T(K)	Литературный источник
0.21	790	[9]	0.25	809	[9]
0.20	803	[10]	0.22	802	[11]
0.18	873	[12]	0.09	713	[13]
0.10	773	[13]	0.18	773	[14]
0.20	873	[14]	0.09	773	[15]
0.08	793	[15]	0.08	813	[15]
0.11	833	[15]	0.13	873	[15]
0.23	873	*	0.28	846	*
0.18	783	*	0.18	723	*

$x\text{-min}$	T(K)	Литературный источник	$x\text{-min}$	T(K)	Литературный источник
0.78	833	*	0.79	823	*

* Обозначены экспериментальные данные, полученные авторами.

нений Гиббса–Дюгема для жидкой и твердой фаз [8] возможно показать, что при выполнении условия (1) (при $T=const$) концентрации соединений в твердом растворе проходят через экстремум. На рис. 1, б приведен график зависимости концентраций соединений в твердом растворе в зависимости от рассогласования с условием молекулярности (1) для четырехкомпонентной системы $In_xGa_{1-x}As_ySb_{1-y}$ (твёрдый раствор $In_xGa_{1-x}As_ySb_{1-y}$ изопериодичен $GaSb$). Область ограничения по условию молекулярности сужается с падением температуры, вырождаясь в точку при температуре плавления самого легкоплавкого из соединений, образующих твердый раствор.

Рассмотрим общие ограничения на примере четырехкомпонентной системы $In\text{-}Ga\text{-}As\text{-}Sb$ (твёрдый раствор $In_xGa_{1-x}As_ySb_{1-y}$ изопериодичен $GaSb$). На рис. 2 показаны границы ограничений, как функции температуры. Точки пересечений этих границ дают температуру кристаллизации и максимально возможную из достижимых методом ЖФЭ (для всей системы вообще) концентрацию $In(X\text{-max})$ в углу, прилежащем к $GaSb$, и минимально возможную концентрацию $In(X\text{-min})$ в углу, прилежащем к $InAs$. Из рис. 2, а хорошо видно, что $X\text{-max}$ (857 K) = 0.29. Таким образом, согласно расчету, получить гетероструктуры $In_xGa_{1-x}As_y$

Sb_{1-y}/GaSb, работающие в спектральном диапазоне длин волн 2.5–2.6 мкм, возможно. Однако такие твердые растворы ($x=0.24\text{--}0.29$) будут находиться при температуре эпитаксии практически на границе поверхности спинодального распада. При понижении температуры до комнатной (и тем более до температуры жидкого азота) эти составы оказываются глубоко в области неустойчивости. На рис. 2 и в таблице представлены литературные [9–15] и наши экспериментальные данные по максимальным и минимальным из достигнутых (в соответствующих углах) концентраций *In*. Доказательством корректности расчета служит тот факт, что ни одному из авторов методом ЖФЭ не удалось получить составы твердых растворов за границей одного из ограничений; нам удалось максимально приблизиться к этой границе.

В настоящей работе впервые приведено термодинамическое обоснование и экспериментальное подтверждение возможности получения твердых растворов *In_xGa_{1-x}As_ySb_{1-y}/GaSb* ($x=0.24\text{--}0.29$) методом квазиравновесной жидкофазной эпитаксии.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Андаспаев А.А., Баранов А.Н. и др. // ФТП. 1989. Т. 23. № 8. С. 1373–1377.
- [2] Андаспаев А.А., Баранов А.Н. и др. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. № 7; 1988. Т. 14. № 12. С. 845–849.
- [3] Canepa C., Srivastava A.N. et al. // Electron. Lett. 1986. N 19. P. 992–993.
- [4] Андреев И.А., Афраилов М.А. и др. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. № 7. С. 15–19.
- [5] Андреев И.А., Афраилов М.А. и др. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. № 11. С. 986–991.
- [6] Батура В.П., Видгородович В.М. и др. // Зарубежная электронная техника. 1980. № 12. С. 3–52.
- [7] Гусейнов А.А., Джуртанов Б.Е. и др. // Письма в ЖТФ. 1989. Т. 15. № 12. С. 40–44.
- [8] Пригожин И., Деффей Р. Химическая термодинамика. Новосибирск: Наука, 1966. 509 с.
- [9] Joullié A., Jia Hua F. et al. // J. Cryst. Growth. 1986. V. 75. P. 309–318.
- [10] Karousta F., Mani H. et al. // Rev. Phys. Appl. 1987. V. 22. N 11. P. 1459–1467.
- [11] De Winter J.C., Pollack M.A. et al. // J. Electron. Mater. 1985. V. 14. N 6. P. 729–747.
- [12] Ranow H., Miyazawa S. et al. // J. Jap. Appl. Phys. 1979. V. 18. N 11. P. 2183–2189.
- [13] Бочкирев А.Э., Долгинов Л.М. и др. // Изв. АН СССР, Сер.: Неорг. матер. 1983. Т. 13. № 1. С. 13–15.

- [14] Бочкарёв А.Э., Гульгазов В.И. и др. // Изв. АН СССР, Сер.: Неорг. матер. 1987. Т. 23. № 10. С. 1610-1613.
- [15] Astles M., Hill H. et al. // J. Electron. Mater. 1986. V. 24. P. 41-49.

Физико-технический институт
им. А.Ф. Иоффе АН СССР,
Ленинград

Поступило в Редакцию
15 января 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 5

12 марта 1990 г.

11

© 1990

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ВОЛЬФРАМА НА ЭНЕРГОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ АТОМОВ ЛИТИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-СТИМУЛИРОВАННОЙ ДЕСОРБЦИИ

В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов

Впервые при электронно-стимулированной десорбции обнаружена зависимость вида энергораспределений нейтральных частиц от степени окисления поверхности и показано, что нейтрали могут десорбироваться как в результате внутриатомных, так и в результате межатомных оже-процессов.

Электронно-стимулированная десорбция (ЭСД) широко используется для анализа адсорбированных слоев и электронных возбуждений на поверхности твердого тела [1]. Однако ее практическое использование сдерживается недостаточным пониманием механизма этого явления, что в значительной мере является следствием ограниченности экспериментальных данных об ЭСД нейтральных частиц. На впервые в контролируемых условиях удалось прямым методом зарегистрировать ЭСД нейтральных частиц [2], измерить их энергораспределения [3] и установить зависимость распределений от температуры подложки [4]. В настоящей работе впервые обнаружена зависимость энергораспределений атомов лития (Li) при ЭСД от степени окисления поверхности вольфрама (W) и энергии бомбардирующих поверхность электронов.

Экспериментальный прибор и методика измерений подробно описаны ранее [3]. Энергораспределения атомов Li при ЭСД измерялись времязадерживанием методом с помощью детектора на основе поверхностной ионизации. В качестве мишени служила W -лента с преимущественным выходом на поверхность грани (100), которая экспонировалась в кислороде либо при температуре $T=1550$ К для создания монослойного покрытия кислорода, либо при $T=1100$ К для создания объемной пленки окисла [5]. Мишень могла охлаж-